《解説》

MOFの細孔空間を活用した高分子合成

植村卓史

金属イオンと有機配位子との自己集合によって得られる多孔性金属錯体(MOF)はテーラーメイド 設計が可能な規則性ナノ空間を骨格内部に有している。このような有機一無機複合材料が形成するナ ノ細孔のサイズ,形状,表面機能を合理的に設計することで,革新的な高分子制御場としての利用が 可能になる。すなわち,MOFのナノ空間内で重合を行うことで,高分子の一次構造(分子量,立体規 則性,反応位置など)や高次集積構造(形状,周期性,配向など)を精密に制御するだけではなく, 今まで合成が望まれていたにも関わらず,通常法では全く不可能だった高分子材料の合成や,潜在的 に有していた機能性を発現する超構造高分子集積体の構築ができるようになってきた。

キーワード:高分子合成,多孔性金属錯体,ナノチャネル,一次構造,高分子集積

1. はじめに

高分子は金属. セラミックスと並ぶ三大材料であ り、我々の生活を支えるキーマテリアルとなってい る。合成高分子の利用分野は、この材料が持つ軽量 性や高い加工性などの特徴から年々拡大し続けてお り、高い機能性を示す高分子材料の開発が強く望ま れている。ただ,我々が高分子材料を合成する際, 一般的には、フラスコや反応釜といったマクロス ケールの反応容器を用いる。この場合、大量に安価 な高分子材料を提供できるという点では良いが.得 られる高分子鎖は必然的に絡み合ってしまい、その 構造制御も困難なことが多い。もし、目的とする高 分子鎖に見合ったスケールの空間を反応容器として 用いることができれば、モノマーの配向、位置、距 離、電子状態などを巧に制御できるはずである。す なわち、容器の空間自体が高分子合成反応(重合反 応) に大きな影響を及ぼすことが期待され,得られ る高分子の一次構造や集積状態を精密に制御するこ とが可能になる。このような背景のもと、骨格内に 多数のナノ細孔を有する物質群(ゼオライト、粘土 鉱物、有機ホストなど)を重合反応場として利用す

受理日:2014年6月9日

E-mail: uemura@sbchem.kyoto-u.ac.jp

る試みが行われ、いくつかの高分子材料の合成制御 が行われてきた¹⁻⁴⁾。しかし、近年の高分子材料の 発展と多様性を考えると、様々な種類の高分子を目 的に応じた構造、集積様式で合理的に得るシステム の開発が急務となっている。このような観点から、 重合反応場として用いる空間の構造(サイズ、形状、 表面機能性など)を自在に設計することができれ ば、その空間情報に応じた高分子材料を効率よく得 るシステムが構築できるはずである。本解説では、 近年、新しいナノ空間材料として注目を集めている 多孔性金属錯体(MOF)を用いることで、通常法 では困難、もしくは全く不可能な高分子材料の合成 や、超精密な高分子集積体の構築が可能になること を最近の研究例を挙げて紹介する^{2,5,6)}。

2. 重合反応場としての多孔性金属錯体

金属イオンと有機配位子との自己集合反応により、ナノサイズ(0.4~3 nm)の規則的な空間を有するMOFが合成できる(図1)⁷⁻⁹⁾。この材料では、金属イオンと有機配位子の組み合わせが原理的に無限に存在することから、細孔構造の設計に関して無限の可能性を有する。使用するビルディングブロックを決定すれば、その誘導体配位子を用いることで、空間のサイズ制御や官能基の導入が可能になる。またビルディングブロックの電子構造をチューニングすることで、単なる空間構造のみならず電子物性、化学反応性の付与も可能になる。その上、骨格構造

^{〒606-8510} 京都市西京区京都大学桂 京都大学大学院工学研究科・JST-CREST

Copyright © 2014 Japan Zeolite Association All Rights Reserved.



図2 MOFの空間内での重合のイメージ図

が超分子構造によって構築されるため、種々の外部 刺激(光,熱,電場,磁場,ゲスト分子など)によっ て、空間構造を動的に変化させることもできる。つ まり、 金属イオンと配位子の組み合わせを適切に考 慮することで、自分の欲しい空間構造や機能をテー ラーメイド創製できるという有用性がある。このよ うな特徴から、近年ではガス吸蔵や分離、輸送材料 などの応用が検討されており、錯体化学のみならず 幅広い分野の研究者から注目を集めている¹⁰⁻¹³⁾。高 分子の観点からみると, MOFの細孔は一般的な高 分子の鎖がちょうど一本程度で入る大きさであり、 このような機能性細孔を重合反応場として用いれ ば、 空間構造が重合反応に大きな影響を与えること は間違いない(図 2)^{2, 5, 6)}。MOFの ナノ空間の特徴を利用することで、重合反応場とし てどのような効果が期待されるのかを以下に示す。

2.1 高い結晶性

金属イオンと有機配位子との配位結合により合成 される過程において、溶液内での自己集合・自己組 織化が何度も繰り返されることで、高い結晶性を有 する MOF が生み出される。これにより、 MOF 粒子 中では細孔サイズや形状が全く均一な規則性空間が 構築される。このような空間内にモノマー分子を導 入すると、通常のバルクや溶液中とは異なり、モノ マーの位置や向きが規則的に配列した特異な状態を 作り出すことができる。モノマーの配列が規制され ることで、生成高分子の構造にも規則性を付与する ことが期待でき、ランダムなアモルファス状態を示 す一般的な高分子材料とは一線を画する材料とな る。また、空間の次元性も規制できることから、細 孔内で高分子鎖の配向構造は完璧に制御できる。一 般的にMOFはキレート溶液などで処理することで, 容易に構造を壊すことができ、高分子鎖の配向状態 が保たれた機能性材料も構築できる。

2.2 細孔サイズ・形状の設計性

MOFの配位子を設計することで細孔のサイズや 形状の制御が可能になる。これにより,導入モノ マーの配列状態のチューニングや高分子成長過程に おける反応の方向性などを制御できる。細孔サイズ は導入モノマーの運動性に直接関わってくるところ であり,サイズが小さくなれば,細孔壁との相互作 用が強くなり,モノマーの運動性(≒反応性)は下 がる。しかし,モノマーの運動性(≒反応性)は下 がる。しかし,モノマーの配向や反応の選択性は厳 密に制御できる方向に進むので,これらのバランス を上手く取ることが望まれる。細孔形状に関して も,モノマーの位置や反応方向を規制する重要な ファクターとなる。例えば,不斉配位子を用いるこ とで,キラルな環境を作り出せ¹⁴⁾,細孔内で重合 を行うことで,不斉選択重合やらせん高分子の合理 的な合成も可能になる。

2.3 活性サイト・相互作用サイトの導入

そもそも MOF の骨格は遷移金属イオンで構成さ れているものが多く,フレームワーク内の金属イオ ンサイトを活用することで,様々な重合反応を進行 させることができる。この際,配位不飽和な金属イ オンサイトを構築することが重要で,モノマーと相 互作用させることで,配位重合,酸化重合などを効 果的に触媒することができる。また,配位子の方に も水素結合サイトや反応サイトを付与することがで 御,および高分子架橋の制御などが可能になる。ナ ノチャネル内に周期的にこのようなサイトを導入す ることで,得られる高分子の立体規則性や定序性, 架橋規則性の制御を達成できる。

2.4 動的細孔特性

MOFは非共有型の配位結合により骨格が構築され ており、ゼオライトや活性炭では示さないような動 的細孔挙動を示す場合がある^{9,15)}。この特性を利用 すれば、モノマーの特異的な認識や配向が可能にな り、精密構造制御が可能な重合系に発展する可能性 がある。また、重合途中に様々な物理的外部刺激を 与えることで、空間の構造を変化させ、生成高分子の 分子量制御やブロック共重合体の合成などが達成で きる。重合後にMOF構造を変化させることで、高分 子の取り出しが容易に行えることも期待でき、何度 も利用可能な重合制御場としての利用も視野に入る。

3. ビニルモノマーのラジカル重合

ラジカル重合は最も古典的な重合法の一つで、古 くから研究、開発が行われており、現在の産業にお いても主要な役割を演じている^{16,17)}。しかし、反 応性の高いラジカル種を介した連鎖機構で反応が進 むため、その制御が極めて難しく、得られる高分子 の分子量、立体規則性、共重合定序性、反応位置な どの一次構造制御はいまだに困難である。筆者らは 主に1次元チャネルを有する [M₂(L)₂(ted)]_n (M= Cu²⁺ or Zn²⁺, L=テレフタル酸系ジカルボキシレー ト、ted=triethylenediamine)の細孔中で種々のビニ ルモノマーのラジカル重合を行った。

3.1 分子量制御

本MOF内にスチレンやメタクリル酸メチルなど のビニルモノマーを導入後、ラジカル開始剤ととも に加熱することで重合を行った。重合途中の、成長 ラジカルの様子をESR測定により観測した^{18,19)}。 その結果、通常のバルクや溶液中での重合に比べ て、成長ラジカルがはるかに高濃度、長寿命である ことが明らかになった。得られた高分子の分子量を 測定すると、数万程度の高分子量体であることが分 かり、分子量分布が通常法で得られたものに比べて 狭くなった。これは、ナノ細孔中の成長ラジカルが 単分子鎖の状態で保護され、成長反応以外の副反応 が抑制されたため、ナノ細孔中での重合反応がリビ



図3 [Cu₂(L)₂(ted)]_n(L=メトキシ置換配位子;ted= riethylenediamine)の細孔内において合成された PMMAの¹H NMRスペクトル (mm=isotactic triad, mr=heterotactic triad, and rr=syndiotactic triad)

ング重合的に進行したことを示している。すなわち, MOFのナノ空間内では反応性が高い成長ラジカルを制御することが可能になることが分かった。 3.2 立体規則性制御

MOFのナノ空間内で得られたビニル高分子の立 体規則性の変化について検討した¹⁹⁻²¹⁾。その結果. 通常のバルクや溶液重合とは立体規則性が異なる高 分子が得られることがわかった。配位子を変えるこ とでMOFの細孔サイズを小さくすると、 側鎖が同 じ方向に突き出したメソユニットの割合が増えてい くということが確認された¹⁹⁾。これは狭い細孔内 では、立体的に嵩高いラセモユニットを取ることが 難しく、構造的に小さいメソ構造を取りやすくなる ためと説明できる。また,不飽和金属イオンサイトを 用いて空間内でモノマーの配向を規制することや²⁰⁾. 配位子に種々の置換基を導入することでMOF細孔 の形状を制御することでも²¹⁾,得られる高分子の 立体規則性に大きな影響を及ぼすことがわった(図 3)。これにより、ラジカル重合では達成が困難なメ ソユニットが豊富な高分子(ポリメタクリル酸メチ ルやポリ酢酸ビニル)の合成にも成功した。

3.3 共重合組成制御

数種類のモノマー混合物のラジカル重合において は、ほとんどの場合、モノマー同士がランダムに重 合し、定序性を持たない共重合体を生成する。これ に対し、MOFの細孔で共重合を行うと、通常のバ ルクや溶液重合と比べ、モノマーの反応性が変化す ることが明らかとなった²²⁾。これは、ナノサイズ の細孔内でモノマーの運動性が制限されるためと考 えられ、共重合におけるモノマー組成を制御できる 可能性を示している。細孔の周期性を意識したモノ マー配列を行えば、これまで不可能であった定序性 の精密制御が可能になるかもしれない。

3.4 反応サイト制御

複数の反応サイトを有するジビニルベンゼン (DVB) はラジカル重合において架橋剤として用い られ,不溶性架橋高分子やゲル材料を合成する際に 重要な役割を演じる。このモノマーを $[M_2(tp)_2$ (ted)]_n (tp = terephthalate) の一次元ナノ細孔中で重 合を行った²³⁾。すると, M=Zn²⁺のナノチャネル 中ではDVBの重合が高効率で進行し,可溶性の高 分子が得られることがわかった。種々のスペクトル 測定からDVBの片方のビニル基だけが選択的に重 合し,直鎖状の高分子が得られたということが分 かった (図4)。一方,同じ細孔サイズを有するM= Cu^{2+} の細孔中では全く重合反応は進行しなかった。



図4 [Zn₂(tp)₂(ted)]_nの細孔内でDVBを重合すること で得られた高分子の¹H NMR スペクトル

この重合反応性の違いは錯体の骨格柔軟性に起因す ることがわかり、XRPD測定から亜鉛系錯体の細孔 構造は動的に変化し、細孔内で重合可能なDVBの 近接配置ができることが分かった。DVBの二つの ビニル基の反応性は全く等価であり、片方だけを選 択して重合することは不可能であったが、MOFの ナノ空間を反応場にすることで初めてサイト選択的 に重合を進行させることに成功した。

3.5 高分子鎖の集積制御

多孔性金属錯体の細孔を用いることで、ビニル高 分子の集積制御も可能になる。実際、種々のMOF 中で高分子を合成し、キレート剤で処理することで 高分子の単離を行うと、元々のホストMOFのモル フォロジーを保持した高分子集積型微粒子が得られ た²⁴⁻²⁷⁾。これにより、立方体状、ロッド状、六角 柱状の高分子微粒子が効率よく構築できることがわ かり、非球状の高分子微粒子を作り出す合理的な手 法として期待される。

最近, MOFの一次元ナノ細孔内で高分子の合成 と架橋を同時に行い,反応後にホストを除去するこ とで,一本一本の高分子鎖が同じ方向に整列した新 しい高分子材料を開発した(図5)²⁸⁾。ジビニル型 テレフタレートを [Cu₂(tp)₂(ted)]_n骨格に一部組み 込み,導入されたビニルモノマーと MOF との間で 架橋重合後,ホスト MOF の除去を行った。単離し た高分子の XRPD 測定を行ったところ,高分子鎖の パッキングに由来する回折ピークが確認された。そ こで,高分解能 TEM 測定を行うと,高分子の鎖が 一次元的に整列している像が確認された。このよう



図5 (a) ホストMOFとの架橋重合による高分子配向の精密制御のイメージ図(b) 高配向型ポリスチレンの高分解 能TEM画像

な配向状態は高分子鎖同士が架橋されているために 安定で,有機溶媒処理や高温処理しても,その配向 構造が保たれる。また,ここで得られた高分子の比 重測定を行うと,通常のバルク状態に比べて高い値 を示し,高分子鎖が密にパッキングしていることが 示された。つまり,この手法により,単なる汎用プ ラスチック材料が,耐溶剤・耐熱性を備えた高強度 エンジニアリングプラスチックとして生まれ変わる 可能性がある。

4. *π*-共役高分子の制御合成

魅力的な電子・光機能を示すπ-共役高分子の構造 を制御しながら合成ができれば、これらの持つ機能 を合理的にチューニングすることができる。一般的 に、π-共役高分子は種々の均一系触媒を使った溶液 中で合成されることが多い。MOF に関しても、細 孔表面に特異な活性点や触媒作用点を規則的に配置 することが可能であり^{29,30)}、このような触媒的性 質を示す細孔を用いて、π-共役高分子の合成制御を 行うことができる。

4.1 ポリ置換アセチレン

MOFの細孔表面は様々な有機官能基で修飾する ことが可能であり、このような表面官能基とゲスト 分子(ガスや溶媒)との間で相互作用が働くことで、 ゲスト選択的な吸着挙動が観測される。例えば、細 孔表面にカルボキシレート基が突き出した構造を持 つピラードレイヤー型MOFは、アセチレンの末端 水素と水素結合することで、細孔内に高密度でアセ チレンを充填できることが報告されている³¹⁾。こ



R = Electron-withdrawing group

図6 細孔表面にカルボシレート基を有する多孔性錯 体内での一置換アセチレンの触媒的自発重合

のような細孔内に、電子受容性基が結合した一置換 型酸性アセチレン(メチルプロピオレートやエチニ ルピリジンなど)を導入すると、自発的に重合反応 が進行することがわかった(図6)³²⁾。この系では、 二置換アセチレンや酸性度の低い一置換アセチレン では重合が進行しなかったことから、吸着モノマー と細孔表面との強い水素結合により生じる活性アセ チリドが開始剤となり、重合が進行することが示唆 された。興味深いことに、MOFの狭い一次元空間 で重合が進行するため、トランス付加が優先された ポリ置換アセチレンが生成することが分かった。

4.2 ポリピロール

骨格中にFe(III)を有する二次元層状MOFのレイ ヤー間でピロールの酸化重合を行った³³⁾。キレー ト水溶液中でホスト錯体を除去して得られたポリピ ロールにおいて、ピロールπ環の積層構造に基づく 構造秩序が存在することが示唆された。つまり、二 次元レイヤー状の錯体空間を鋳型とすることで、二 次元的に配向したポリピロールが得られることが分 かった。興味深いことに、得られたポリピロール シートの導電性を測定すると、シートに対して平行 方向の導電性が垂直方向に比べて20倍高いという 異方性を示すことが明らかになった。

三次元的に連結された細孔を有する MOF を鋳型と することでも、ポリピロールの配向制御ができる³⁴⁾。 このような MOF 中で合成・単離後、得られたポリ ピロールのガス吸着測定を行った。その結果、通常 のバルク状態で合成したポリピロールは全くガス吸 着挙動を示さなかったのに対し、複合体から単離し たポリピロールは確かな吸着挙動を示し、多孔性構 造を有することが分かった。

5. 無機高分子(無機酸化物)の制御合成

有機高分子のみにとどまらず,金属酸化物に代表 される無機高分子に関しても,多孔性錯体のナノ空 間を使って構造制御ができる。例えば、シリカを合 成する方法の一つにゾルーゲル法がある。これはア ルコキシシランを穏和な条件で加水分解・重縮合す るという簡便な手法であり、ガラスや有機-無機ナ ノハイブリッド材料の作製など幅広く用いられてい る。MOFが形成する空間内でゾルーゲル反応を行う ことで、サブナノナノレベルで制御されたシリカの 合成が可能になった^{35,36)}。1 nm以下の細孔系を有 する MOF のチャネル中にテトラメトキシシランを 導入し、加水分解および重縮合反応を行うことで、 細孔内でシリカの合成を行った。得られた複合体の ²⁹Si NMR 測定から、ナノ細孔の規制を強く受けなが らゲル化し、表面シラノール基が多数残存する極微 サイズのシリカ粒子が生成することが分かった³⁵⁾。 興味深いことに、この低次元ナノ構造は空気中では 1年以上安定で、水で処理してもほとんど影響を受 けないことが分かった。また、シリカは高温処理す ることで結晶化し、石英やクリストバライトなどに 転移することが知られているが、ここで得られたシ リカは、サイズが微小化しているため、クリストバ ライト相への結晶化温度がバルク状態に比べて 700℃近くも低下することがわかった。

ここで得られた複合体の吸着測定を行うと、シリ カ表面のシラノール基が示す親水性により、ホスト単 体に比べて水の吸着が促進される結果が得られた³⁶⁾。 極めて微量のシリカ微粒子でも細孔内に存在すると 有効に機能することが分かり、多孔性錯体の構造を 変えなくとも、このような無機高分子を"ドープ" するだけで、効果的な機能変換ができることを明ら かにした。シリカだけではなく、チタニアに関して も MOF空間内で合成できることが分かり、光応答 性の吸着剤として有用な機能を示すことが分かって きている³⁷⁾。

6. おわりに

多孔性金属錯体の設計可能なナノ細孔を重合反応 場として用いることで,従来法では困難,あるいは 不可能な高分子を合成でき,高分子構造の精密制御 が可能になることを示した。このようなMOF空間 は高分子の合成制御場としてだけではなく,空間内 に高分子鎖を精密に配列することで,拘束高分子に よる特異な機能を発現するナノ複合材料としても期 待できる^{24,38-41)}。単純にナノ空間と言うと"有限" な場のイメージだが,機能性高分子を創成するとい う観点からは"無限"の可能性を秘めている。現在 の産業では巨大スケールの反応容器を用い,大量・ 安価に高分子材料を提供することに重点を置いてい るが,新興国の台頭もあり,国内生産量は減少の一 途をたどっている。近い将来,ナノスケールの工場 から多くの未来材料が生まれる日を夢見ている。

参考文献

- C. M. Paleos, *Polymerization in Organized Media*, Gordon & Breach: New York (1992).
- T. Uemura and S. Kitagawa in *Synthesis of Polymers: New Structures and Methods*, Wiley-VCH, Weinheim, p. 1011 (2012).
- M. Miyata in Comprehensive Supramolecular Chemistry, Vol. 10, Pergamon, Oxford p. 557 (1996).
- 4) D. J. Cardin, Adv. Mater., 14, 553 (2002).
- T. Uemura, S. Horike, and S. Kitagawa, *Chem. Asian J.*, 1, 36 (2006).
- T. Uemura, N. Yanai, and S. Kitagawa, *Chem. Soc. Rev.*, 38, 1228 (2009).
- H. Furukawa, K. E. Cordova, M. O'Keeffe, and O. M. Yaghi, Science, 341, 1230444 (2013).
- S. Kitagawa, R. Kitaura, and S.-i. Noro, *Angew. Chem. Int.* Ed., 43, 2334 (2004).
- 9) G. Férey and C. Serre, Chem. Soc. Rev., 38, 138 (2009).
- J.-R. Li, J. Sculley, and H.-C. Zhou, *Chem. Rev.*, **112**, 869 (2012).
- L. J. Murray, M. Dincă, and J. R. Long, *Chem. Soc. Rev.*, 38, 1294 (2009).
- 12) M. D. Allendorf, C. A. Bauer, R. K. Bhakta, and R. J. T. Houk, R. Chem. Soc. Rev., 38, 1330 (2009).
- 13) A. C. McKinlay, R. E. Morris, P. Horcajada, G. Férey, R. Gref, P. Couvreur, and C. Serre, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 49, 6260 (2010).
- M. Yoon, R. Srirambalaji, and K. Kim, *Chem. Rev.*, **112**, 1196 (2012).
- S. Kitagawa and K. Uemura, *Chem. Soc. Rev.*, 34, 109 (2005).
- 16) G. Moad and D. H. Solomon, *The Chemistry of Radical Polymerization*, 2nd ed, Elsevier, Oxford (2006).
- K. Matyjaszewski and T. P. Davis, *Handbook of Radical Polymerization*, Wiley-Interscience, Hoboken (2002).
- T. Uemura, K. Kitagawa, S. Horike, T. Kawamura, S. Kitagawa, M. Mizuno, and K. Endo, *Chem. Commun.*, 5968 (2005).
- T. Uemura, Y. Ono, K. Kitagawa, and S. Kitagawa, Macromolecules, 41, 87 (2008).
- T. Uemura, N. Uchida, M. Higuchi, and S. Kitagawa, Macromolecules, 44, 2693 (2011).
- 21) T. Uemura, Y. Ono, Y. Hijikata, and S. Kitagawa, J. Am. Chem. Soc. 132, 4917 (2010).
- 22) T. Uemura, Y. Ono, and S. Kitagawa, *Chem. Lett.* 37, 616 (2008).
- 23) T. Uemura, D. Hiramatsu, Y. Kubota, M. Takata, and S. Kitagawa, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 46, 4987 (2007).
- 24) T. Uemura, N. Uchida, A. Asano, A. Saeki, S. Seki, M. Tsujimoto, S. Isoda, and S. Kitagawa, *J. Am. Chem. Soc.*, 134, 8360 (2012).
- 25) T. Uemura, T. Kaseda, and S. Kitagawa, *Chem. Mater.*, 25, 3772 (2013).
- 26) T. Ishiwata, Y. Furukawa, K. Sugikawa, K. Kokado, and K. Sada, J. Am. Chem. Soc., 135, 5427 (2013).
- 27) Q.-X. Wang and C.-Y. Zhang, Macromol. Rapid Commun.,

32, 1610 (2011).

- 28) G. Distefano, H. Suzuki, M. Tsujimoto, S. Isoda, S. Bracco, A. Comotti, P. Sozzani, T. Uemura, and S. Kitagawa, *Nature Chem.*, 5, 335 (2013).
- 29) B. Kesanli and W. Lin, Coord. Chem. Rev., 246, 305 (2003).
- 30) Y. Lee, O. K. Farha, J. Roberts, K. A. Scheidt, S. B. T. Nguyen, and J. T. Hupp, *Chem. Soc. Rev.* 38, 1450 (2009).
- 31) R. Matsuda, R. Kitaura, S. Kitagawa, Y. Kubota, R. V. Belosludov, T. C. Kobayashi, H. Sakamoto, T. Chiba, M. Takata, Y. Kawazoe, and Y. Mita, *Nature*, 436, 238 (2005).
- 32) T. Uemura, R. Kitaura, Y. Ohta, M. Nagaoka, and S. Kitagawa, *Angew. Chem. Int. Ed.*, **45**, 4112 (2006).
- 33) N. Yanai, T. Uemura, M. Ohba, Y. Kadowaki, M. Maesato, M. Takenaka, S. Nishitsuji, H. Hasegawa, and S. Kitagawa, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 47, 9883 (2008).
- 34) T. Uemura, Y. Kadowaki, N. Yanai, and S. Kitagawa, *Chem. Mater.* 21, 4096 (2009).
- 35) T. Uemura, D. Hiramatsu, K. Yoshida, S. Isoda, and S.

Kitagawa, J. Am. Chem. Soc., 130, 9216 (2008).

- 36) T. Uemura, Y. Kadowaki, C. R. Kim, T. Fukushima, D. Hiramatsu, and S. Kitagawa, *Chem. Mater.*, 23, 1736 (2011).
- 37) C. R. Kim, T. Uemura, and S. Kitagawa, *Micropor. Mesopor. Mater.*, **195**, 31 (2014).
- 38) T. Uemura, S. Horike, K. Kitagawa, M. Mizuno, K. Endo, S. Bracco, A. Comotti, P. Sozzani, M. Nagaoka, and S. Kitagawa, J. Am. Chem. Soc., 130, 6781 (2008).
- 39) T. Uemura, N. Yanai, S. Watanabe, H. Tanaka, R. Numaguchi, M. T. Miyahara, Y. Ohta, M. Nagaoka, and S. Kitagawa, *Nature Commun.*, 1, 83 (2010).
- 40) N. Yanai, K. Kitayama, Y. Hijikata, H. Sato, R. Matsuda, Y. Kubota, M. Tanaka, M. Mizuno, T. Uemura, and S. Kitagawa, *Nature Mater.*, **10**, 787 (2011).
- Y. Ikezoe, G. Washino, T. Uemura, S. Kitagawa, and H. Matsui, *Nature Mater.*, 11, 1081 (2012).

Polymer Synthesis in Nanochannels of MOF

Takashi Uemura

Graduate School of Engineering, Kyoto University, JST-CREST

Metal-Organic Frameworks (MOFs) composed of transition metal ions and bridging organic ligands have been extensively studied. The characteristics of MOFs are highly regular channel structures, controllable channel sizes approximating molecular dimensions, designable surface potentials and functionality, and flexible frameworks responsive to guest molecules. Owing to these advantages, successful applications of MOFs range from molecular storage/separation to heterogeneous catalysts. In particular, use of their regulated and tunable nanochannels for a field of polymerization allows multi-level controls of polymerization. This account focuses on recent progress in polymerization using the nanochannels of MOFs, and demonstrates that this methodology for polymer synthesis is a promising strategy for the controlling polymer primary structures, creation of precision polymer assembly, and the design of well-defined nanohybrid materials.

Key words: Polymerization, Metal organic framework, Nanochannel, Primary structure, Polymer arrangement

Copyright © 2014 Japan Zeolite Association All Rights Reserved.